

# 涡流稳定闪光灯抽运染料激光实验

罗正纪 许祖彦 邓道群 邓鲁 郭东升 李秀芳

(中国科学院物理研究所)

采用闪光灯抽运染料激光，由于装置简单和总效率高而被广泛应用。但是，常用的闪光灯如同轴型<sup>[1]</sup>和直管型<sup>[2]</sup>因电极溅射和灯管汽化，所以寿命短，爆炸能量低，不利于高功率高重复率运转。短弧闪光灯阻抗太低，难于电匹配，而且效率低。本文报道一台涡流稳定闪光灯<sup>[3,4]</sup>，在一定程度上可克服上述缺点，可作为长寿命高平均功率染料激光的有效泵源。

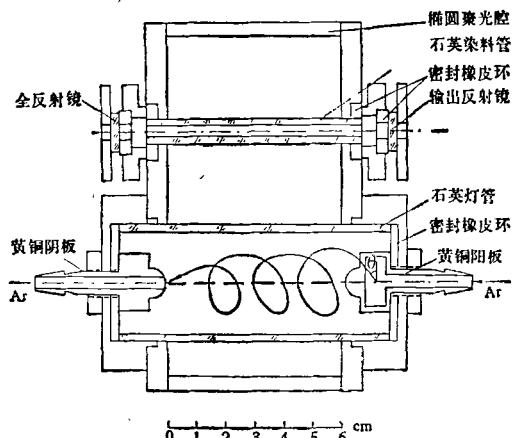


图 1 激光器构造和涡流闪光灯气体流动图

图 1 是实验装置示意图，灯电极是直径为 12mm 的半球，阴极中心气孔直径为 4mm，阳极周围有八个孔径为 1mm 与灯轴成 75° 的喷气口，其喷气方向在灯管切线方向，以保证在灯管内产生涡流，使灯轴线上造成较低气压，以令放电电弧呈直线并不接触灯管。使用 2μF, 30 kV 低感电容贮能，通过火花隙开关对闪光灯供电，并使用强脉冲预电离<sup>[5]</sup>建立放电通道。

实验使用工业纯氩气，观察到稳定放电在一临界气压值(0.8 大气压)，低于此临界气压，电弧弯曲并不能再现。稳定放电电弧直径随氩气气压增大而减小、随输入能量的加大而

线性地增加。实验测得灯光光谱分布集中在 300—700nm 范围，色温约 18000K。一具闪光灯在高输入能量(250J)下运转 10<sup>5</sup> 次以上，未发现灯管有可见损伤和透明度降低现象，电极仅有轻微的溅射斑痕。

抽运染料激光实验采用 Rh6G 染料乙醇溶液(浓度  $2.5 \times 10^{-4}$  mol/l)进行，聚光器系镀银单椭圆结构，石英染料管内径约为 4.5mm，长度约为 60mm(与闪光灯电极间距匹配)，激光腔长为 100mm，平面输出镜反射率为 35%。激光输出能量随氩气气压增加缓慢地增大，2.8 大气压后趋向饱和(见图 2)。染料管内径与电弧直径之间存在最佳耦合问题，实验测得激光输出能量与染料管直径的关系如图 3 所示。

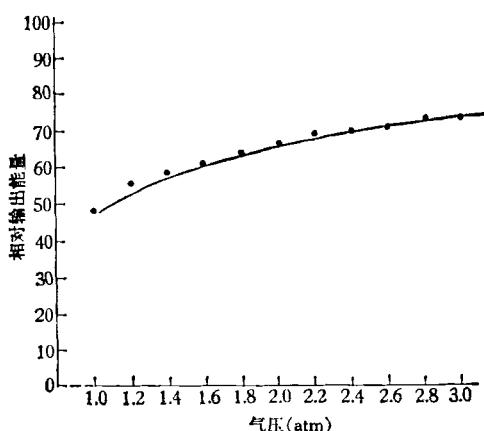


图 2 激光输出能量与氩气气压的关系  
(输入能量: 196J)

在输入 225J/脉冲条件下，激光输出总效率约为 0.09% (图 4)，激光脉冲半宽度约为 1.2 μs，激光峰值功率约为 13kW。当运转频率为 5Hz 时，激光输出平均功率约为 1W。

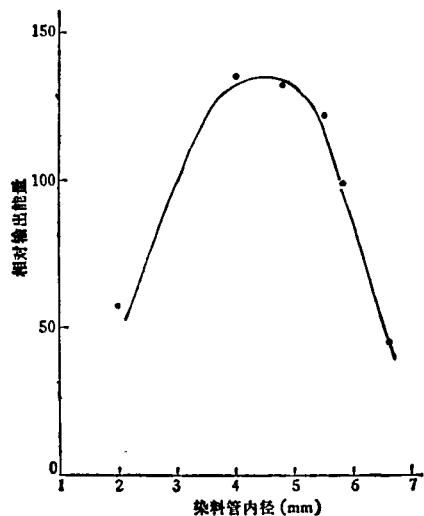


图3 激光输出能量与染料管内径的关系  
(输入能量 196J, 氢气气压为2大气压)

由于实验用贮能电容电感较大( $> 200$  nH)、椭圆聚光器反射率较低(约60%)、涡流闪光灯电极间距较小等原因, 实验获得的激光效率较低, 若拉长闪光灯电弧(如加长到100 mm), 采用高发光效率气体(如Xe), 改用更低电感的电容和改进聚光器设计, 激光效率提高1—4倍是可能的。因贮能电容损耗较大, 不能高重复率运转, 我们的实验仅作到5Hz重复频率, 但从闪光灯运转 $10^5$ 次以上发光效率不降低并且无可见机械损伤看, 采用高质量电容后, 平均激光功率提高1—2个量级似为可能。

综上所述, 涡流稳定闪光灯是一种长寿命

(上接第120页)

- [18] 陆学善、梁敬魁, 物理学报, 21(1965), 849.
- [19] 梁敬魁, 结构化学, 3(1964).
- [20] H. M. Rietveld, *Acta Cryst.*, 22(1967), 151; *J. Appl. Cryst.*, 2(1969), 65.
- [21] R. B. Von Dreele, A. K. Cheetham, *Proc. Roy. Soc. London*, A338 (1974) 311.
- [22] B. O. Loopstra, H. M. Rietveld, *Acta Cryst.*, B25

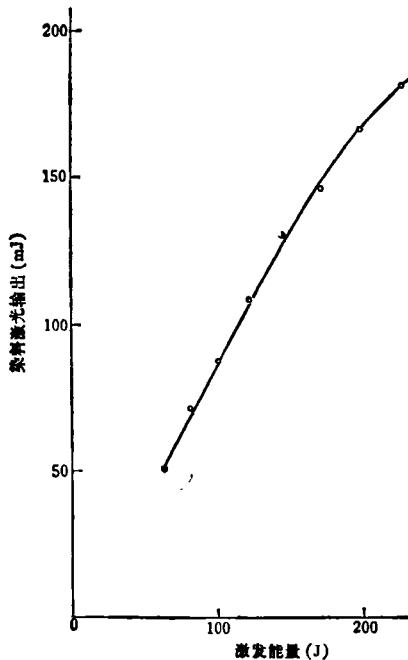


图4 激光输出能量与激发能量的关系  
(氢气气压为3大气压, 染料管内径为4mm)

而有效可靠的新型脉冲光源, 作为高平均功率染料激光器的泵源是较好的、可行的。

## 参 考 文 献

- [1] 许祖彦等, 激光, 1-11(1980), 57.
- [2] 许祖彦等, 物理, 11(1982), 49.
- [3] M. E. Mack *Appl. Opt.*, 13(1974), 46.
- [4] W.W. Morey et al., *IEEE J. Quantum Electron.* QE-12(1976), 311.
- [5] 郭东升等, 激光, 8-8(1981), 23.
- [18] 陆学善、梁敬魁, 物理学报, 21(1965), 849.
- [19] 梁敬魁, 结构化学, 3(1964).
- [20] H. M. Rietveld, *Acta Cryst.*, 22(1967), 151; *J. Appl. Cryst.*, 2(1969), 65.
- [21] R. B. Von Dreele, A. K. Cheetham, *Proc. Roy. Soc. London*, A338 (1974) 311.
- [22] B. O. Loopstra, H. M. Rietveld, *Acta Cryst.*, B25 (1969), 787.
- [23] G. Caglioti, A. Paoletti, F. P. Ricci, *Nucl. Instrum.*, 3(1958), 223.
- [24] C. P. Khattak, D. E. Cox, *J. Appl. Cryst.*, 10 (1977), 405.
- [25] A. M. Glazer, M. Hidaka, J. Bordas, *J. Appl. Cryst.*, 11(1978), 165.